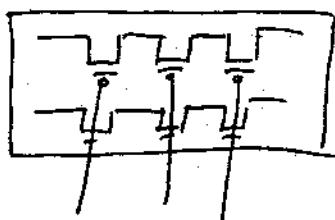
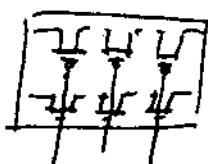


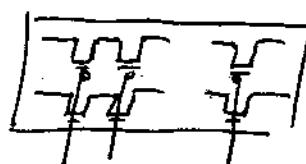
۱۳ - در مجموعه ترانزیستورهای پیش ساخته شده زیر مرحله Metalizations (فلزکاری) باقی مانده است. برای پیاده‌سازی یک عدد NAND دو ورودی کدام مدار کمترین سربار را خواهد داشت؟



الف



ب



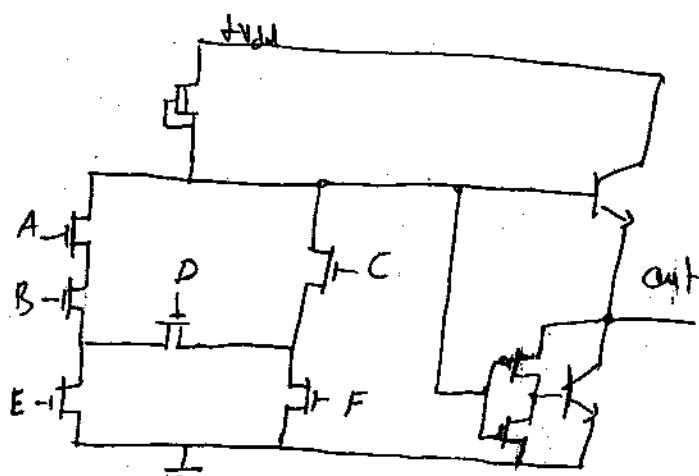
ج

(۱) الف

(۲) ب

(۳) الف و ج

(۴) ب و ج



۱۴ - با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟

$$(\bar{A}\bar{B} + \bar{C})\cdot\bar{D}\cdot(\bar{E} + \bar{F}) \quad (۱)$$

$$(\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{F} + \bar{C}\bar{E})\cdot\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{C}\bar{F} \quad (۲)$$

$$\overline{(AB + C)\cdot D\cdot(E + F)} \quad (۳)$$

$$\overline{(ABF + CE)\cdot D + ABE + CF} \quad (۴)$$

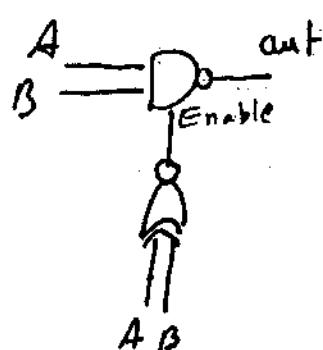
-----  
۱۵ - با حداقل چند ترانزیستور MOS می‌توان عملکرد مدار زیر را پیاده‌سازی نمود. (دروازه NAND قابلیت حالت سوم دارد).

(۱) چهار عدد

(۲) شش عدد

(۳) بیش از چهارده عدد

(۴) کمتر از چهارده و بیشتر از شش عدد



-----

۱۶- با توجه به اطلاعات جدول رویرو،  $V_{TD}$  و  $\mu_n$  را باید.

$V_{GS}(V)$	$V_{DS}(V)$	$I_D(\mu A)$
۵	۵	۶۸۵
۴	۴	۳۶۵
۲	۲	۱۴۵
۰	۰/۲	۱۰۶
۴	۰/۲	۵۲
۲	۰/۱	۱۶

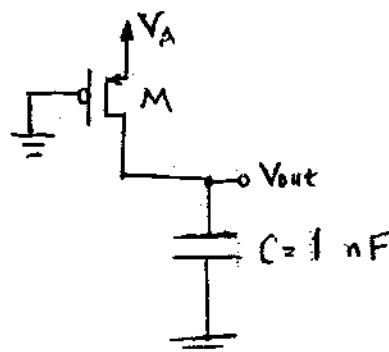
$$V_{TO} = 1/3V, \mu_n = 500 \frac{cm^2}{v.s} \quad (۱)$$

$$V_{TO} = 0/1V, \mu_n = 300 \frac{cm^2}{v.s} \quad (۲)$$

$$V_{TO} = 0/1V, \mu_n = 100 \frac{cm^2}{v.s} \quad (۱)$$

$$V_{TO} = 1V, \mu_n = 400 \frac{cm^2}{v.s} \quad (۲)$$

۱۷- در مدار رویرو، برای شارژ خازن ولتاژ  $V_A$  را طی سه مرحله (هر بار بعد از هر تغییر با فرصت کافی برای شارژ خازن) با پله‌های دو ولتی مساوی از صفر به ۶ ولت می‌رسانیم. انرژی کل تلف شده در ترانزیستور M را باید. ولتاژ آستانه ترانزیستور را ۱V- و از اثر بدنده صرفنظر کنید.



$$1) \text{ زول } 6 \times 10^{-9}$$

$$2) \text{ زول } 18 \times 10^{-9}$$

$$3) \text{ زول } 36 \times 10^{-9}$$

۴) ترانزیستور PMOS به عنوان کلید ایده‌آل عمل می‌کند و تلفی ندارد.

۱۸-  $V_{dd}$  را باید (از اثر بدنده صرفنظر کنید).

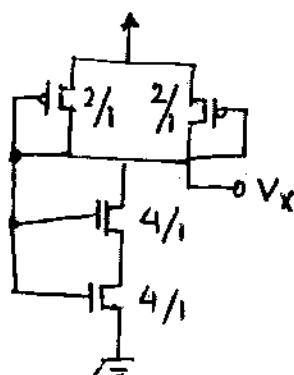
$$V_{tn} = 0/5V; V_{tp} = -0/5V, V_{DD} = 1/5V$$

$$\mu_n C_{ox} = 250 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{gs} - V_{tn})V_{DS} - V_{ds}^2] \quad \text{برای حالت غیر اشباع}$$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{tn})^2 \quad \text{برای حالت اشباع}$$



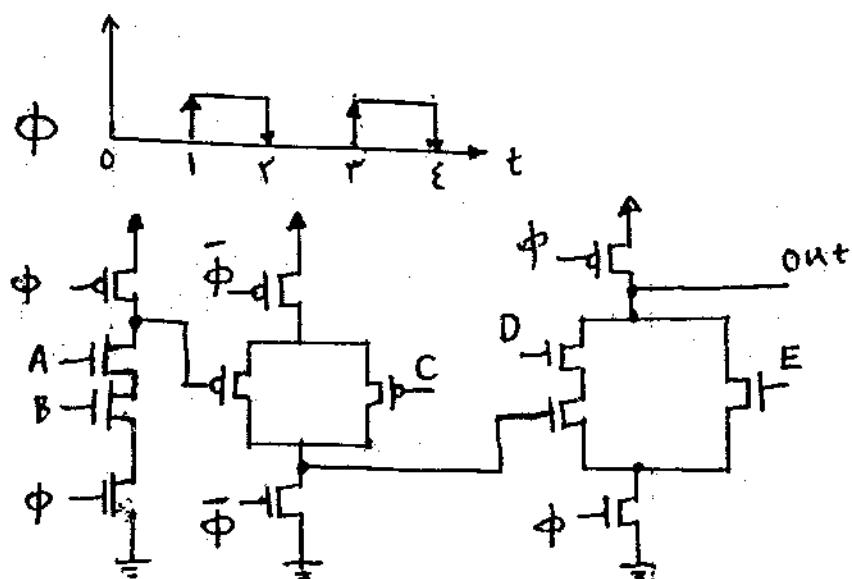
$$0/25V \quad (۴)$$

$$0/82V \quad (۳)$$

$$0/86V \quad (۲)$$

$$1/1V \quad (۱)$$

۱۹- در مدار زیر فاصله زمانی آماده شدن دیتای خروجی درست و تابع منطقی پیداه شده در خروجی  $out$  را بیابید.



$$out = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E} + \bar{D} \cdot \bar{E} : 1 < t < 2 \quad (1)$$

$$out = DAB + \bar{C}D + E : 2 < t < 3 \quad (2)$$

$$out = \bar{A}C\bar{E} + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}C\bar{E} + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + C\bar{E}\bar{D} + \bar{D}\bar{E} : 3 < t < 4 \quad (3)$$

$$out = \overline{ABD} \cdot \overline{\bar{C}D} \cdot \bar{E} : 1 < t < 2 \quad (4)$$